Schalttechnik & Logikgatter

Benjamin Tröster

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

21. November 2021

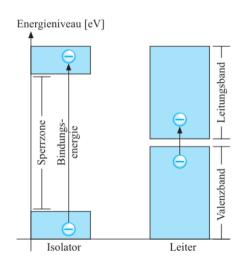
Fahrplan

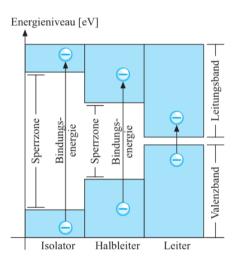
Wiederholung

Halbleiter

Transistor

Leiter & Bändermodell





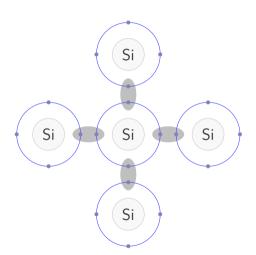
- ► Aufnahme und Abgabe von Energie bestimmt, ob Elektron zwischen Schalen wechseln kann
- ► Elektronen, die z. B. aufgrund thermischer Erhitzung Energie aufnehmen, bewegen sich in Richtung der äußeren Schalen.
- Überschreitung des Energieniveau, so verliert das Elektron seine Bindung
 Valenzelektron wird ein freies Leitungselektron
- ightharpoonup Lösen des Elektron aus Atom ightarrow Bindungsenergie aufgebracht werden
- ▶ Unterscheidet sich zwischen verschiedenen chemischen Substanzen stark!
 - ▶ Isolatoren, z. B. Hartgummi sehr hoch
 - ► Kupfer/Silber, sehr geringe Energiemenge ausreichend, um freie Leitungselektronen zu erzeugen

Reine Halbleiter

- ▶ Spezielle Festkörper: sowohl Isolator wie auch elektrischer Leiter
- ► Eigenschaft aufgrund chemisch/physikalischen Struktur
- Bindungsenergie: Material bei geringen Temperaturen zu Isolator
- Aber Bindungsenergie klein genug, um bei mäßigen Temperaturen größeren Anzahl Elektronen überwunden zu werden
 - Bsp.: Germanium eine Temperatur von ca. 50 °C gute elektrische Leitfähigkeit

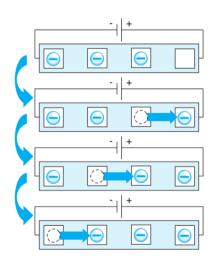
Siliziumgitter

- Struktur des Siliziumkristalls
- ► Jedes Atom ist von 4 weiteren Atomen umgeben
- Jeweils zwei gemeinsam genutzte Valenzelektronen eine stabile Verbindung



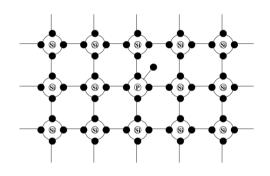
Eigenleitung im Halbleiterkristall

- Freigesetzten Leitungselektronen richten sich im elektrischen Feld aus
- Freie Elektronen wandern in Richtung der positiven Spannungsquelle
- Gleichzeitig entstehende
 Elektronenlöcher bewegen sich in entgegengesetzter Richtung auf den Minuspol zu



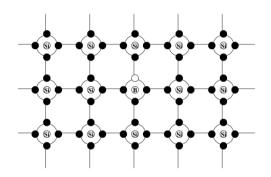
Elektronenüberschussleiter: n-Leiter

- Struktur eines
 Elektronenüberschussleiters
 (n-Leiter)
- Einbau von Phosphoratomen zusätzliche Valenzelektronen im Gitter
- Zusätzliche Elektronen können sich nahezu ungehindert durch die Kristallstruktur bewegen



Elektronenmangelleiter: p-Leiter

- Struktur einesElektronenmangelleiters (p-Leiter)
- Einbau von
 Aluminiumatomen/Bohr
 entstehen künstliche
 Elektronenlöcher
- ► Elektronenlöcher wirken, wie positive Ladungsträger

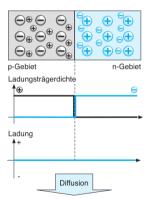


Leiter/Halbleiter

- ► Halbleiter sind Stoffe, deren elektrische Leitfähigkeit geringer als von Leitern und größer als von Nichtleitern sind
- Halbleiter wie Silizium und Germanium verfügen über eine Kristallstruktur
- Die Kristallstruktur wird mit hoher Reinheit hergestellt
- Auf ca. 1010 Atome kommt ein Fremdatom
- Die Eigenleitfähigkeit von Halbleitern basiert auf:
 - Verunreinigung
 - Aufbrechen von Kristallbindungen
 - Oberflächen-Leitfähigkeit

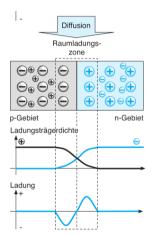
Halbleiterdioden

- ► Dioden: spezielle Schaltelemente
- Begrenzung des Stromfluss richtungsabhängig
- ► In Durchlassrichtung neutral
- ► In Sperrrichtung als Isolator



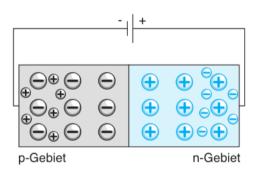
Halbleiterdioden – pn-Übergang

- ► Dioden: spezielle Schaltelemente
- Begrenzung des Stromfluss richtungsabhängig
- ► In Durchlassrichtung neutral
- ► In Sperrrichtung als Isolator



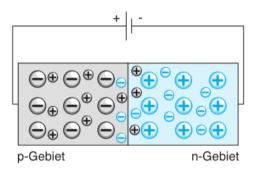
Halbleiterdioden – pn-Übergang

- Dioden: spezielle Schaltelemente
- Begrenzung des Stromfluss richtungsabhängig
- ► In Durchlassrichtung neutral
- ► In Sperrrichtung als Isolator
 - Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung
 - Minuspol: p-Schicht, Pluspol n-Schicht
 - Ladungsträger Richtung
 Spannungspole weggezogen
 - D.h. Vergrößerung Sperrschicht → Isolator



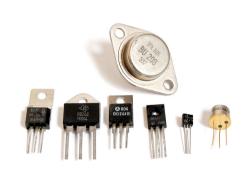
Halbleiterdioden – pn-Übergang

- ▶ Dioden: spezielle Schaltelemente
- Begrenzung des Stromfluss richtungsabhängig
- In Durchlassrichtung neutral
 - Anlegen einer Spannung in Durchlassrichtung
 - Pluspol: p-Schicht, Minus p-Schicht
 - Freie Ladungsträger bewegen sich aufeinander zu
 - D.h. Rekombination i.d. Sperrschicht → Leiter
- In Sperrrichtung als Isolator



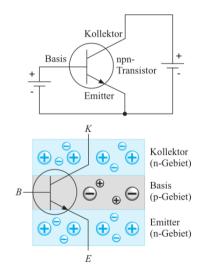
Transistor – Transfer Resistor

- Gist: steuerbarer Widerstand
- Kann elektrisches Signal verstärken
- Digital ansteuerbar zum Ein- oder Ausschalten
- ► Bipolare Transistoren
 - npn-Transistor
 - pnp-Transistor
- Unipolare Transistoren –
 Feldeffekttransistor
 - ▶ J-FET
 - MOS-FET



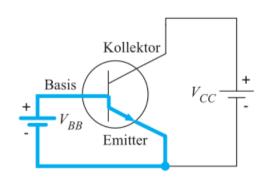
npn-Transistor

- Emitter & Kollektor dienen Zufluss bzw. Abfluss der Elektronen
- Basis: Steueranschluss regelt den Stromfluss zwischen Emitter und Kollektor
- Steueranschluss verstärkende Wirkung:
 - Geringe Änderung Stromfluss auf Emitter-Basis-Strecke
 - → große Änderung des Stromflusses auf Emitter-Kollektor



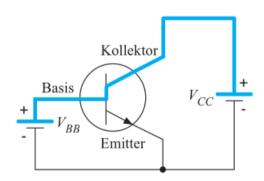
npn-Transistor: Basis-Emitter-Strecke

- pn-Übergang ist in Durchlassrichtung gepolt
- Ermöglicht in Abhängigkeit zur angelegten Spannung einen Stromfluss im Basisstromkreis



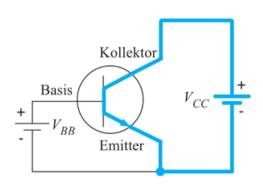
npn-Transistor: Basis-Kollektor-Strecke

- Basis besitzt gegenüber Kollektor negatives elektrisches Potenzial
- Stromfluss wird durch den in Sperrichtung gepolten pn-Übergang unterbunden



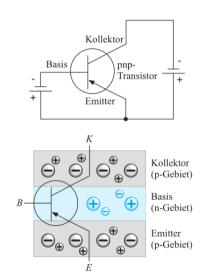
npn-Transistor: Emitter-Kollektor-Strecke

- Zwischen Emitter und Kollektor stellt sich ein Stromfluss ein
- Stärke proportional mit der Stärke des Basisstroms zunimmt



pnp-Transistor: Emitter-Kollektor-Strecke

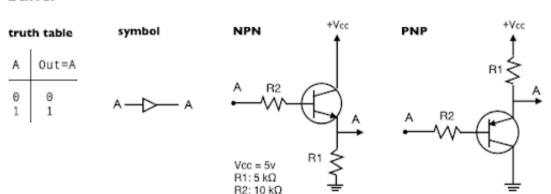
- Zusammensetzung der Halbleiter "invers" zu pnp
- Basis n-Gebiet
- ► Emitter und Kollektor dagegen *p*-Gebiet
- Positive Spannung am Emitter eine Flut von Elektronenlöchern aus dem p-Leiter in das n-Gebie
- Negative Spannung : fließt geringer Teil der Defektelektronen über Basis ab
- Großteil der Elektronenlöcher wird durch die starke negative Kollektorspannung in die obere p-Schicht gezogen
- ▶ → fließt als Kollektorenstrom ab





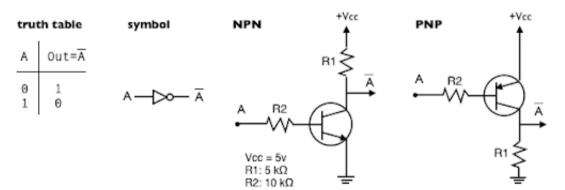
Buffer-Schaltungen mit *npn*-Transistor

buffer



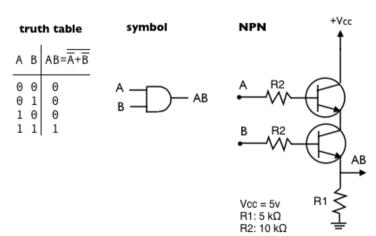
Not-Schaltungen mit *npn*-Transistor

Not



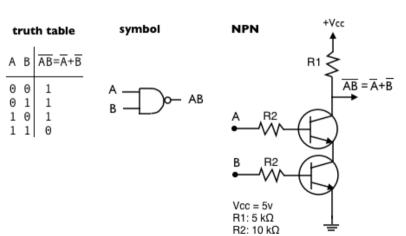
AND-Schaltungen mit *npn*-Transistor

NPN And



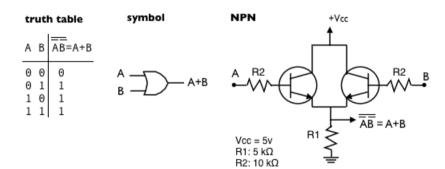
NAND-Schaltungen mit *npn*-Transistor

NPN Nand



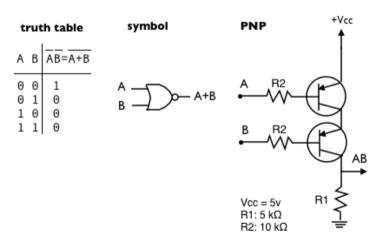
OR-Schaltungen mit *npn*-Transistor

NPN Or



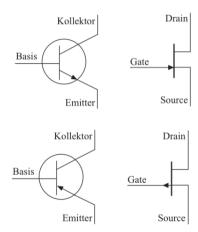
NOR-Schaltungen mit *npn*-Transistor

PNP Nor



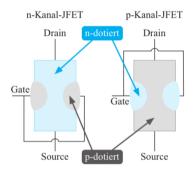
Feldeffekttransistoren: JFET

- ► Funktional Äquivalent
- Gate-Anschluss JFET entspricht der Basis
- Drain-Anschluss ist der Kollektor
- Source-Anschluss dem Emitter

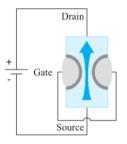


Feldeffekttransistoren: JFET

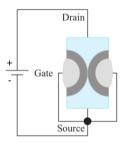
- Source und Drain sind durch dotierten Halbleiterkanal verbunden
- Mitte durch zwei komplementär dotierte Gebiete – dem Gate
- ► Kanal *n*-dotiert und das Gate *p*-dotiert
 - n-Kanal-JFET
- Kanal p-dotierten und n dotierten Gate-Gebiet
 - p-Kanal-JFET



n-Kanal-JFET



Ohne angelegte Gate-Spannung kann die Raumladungszone den n-Kanal nicht schließen. Zwischen Source und Drain fließt Strom.

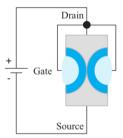


Eine negative Gate-Spannung führt zu einer Vergrößerung der Raumladungszone. Der Kanal wird geschlossen und der Stromfluss unterbunden.

p-Kanal-JFET

+ Gate Source

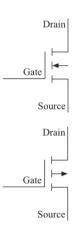
Ohne angelegte Gate-Spannung kann die Raumladungszone den p-Kanal nicht schließen. Zwischen Source und Drain fließt Strom.



Eine positive Gate-Spannung führt zu einer Vergrößerung der Raumladungszone. Der Kanal wird geschlossen und der Stromfluss unterbunden.

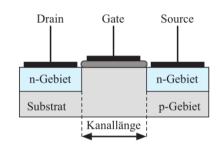
MOS-Feldeffekttransistoren (MOSFETs)

- MOS-Technik (MOS = Metal Oxide Semiconductor)
- Funktional entspricht MOSFET weitgehend dem JFET
 - Stromfluss zwischen Source- & Drain-Anschluss, Gate angelegtes elektrisches Feld beeinflusst
 - ▶ Wieder zwei Varianten: p und n



MOS-Feldeffekttransistoren (MOSFETs)

- p-dotierten Substrat
- Drain- und Source-Anschlüsse auf n-dotierter Gebiete
- Dazwischen Gate, das als dünne Metalloder Polysiliziumschicht auf Substratoberfläche
- Gate und Substrat isolierendes
 Dielektrikum voneinander getrennt
 - Wirkt, wie kleiner Kondensator (speichert also die elektrische Ladung)

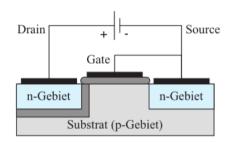


n-MOS-Feldeffekttransistoren

- $ightharpoonup V_{DS}$ die Spannung Drain-Source-Strecke
- $ightharpoonup V_{GS}$ die Spannung Gate-Source-Strecke
- ► Source-Anschluss und das Substrat das gleiche elektrische Potenzial
 - $ightharpoonup V_{GS}$ gleichermaßen die Spannung zwischen Gate & Substrat.

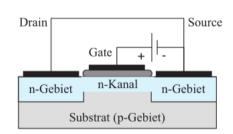
$V_{GS}=0$

- Drain, Substrat und Source operieren als klassischer npn-Übergang
- Halbleiterkristall verhält sich wie entgegengesetzte Dioden
- ▶ D.h. Stromfluss in beide Richtungen unterbrochen
- Drain- an Pluspol & Source-Anschluss
 Minuspol, so sperrt der linke pn-Übergang
- Durch Umpolen der Spannung in Durchlassrichtung geschaltet
 - Rechter Übergang in den sperrenden
 Zustand, verhindert den Ladungstransport



$V_{GS} > 0, V_{DS} = 0$

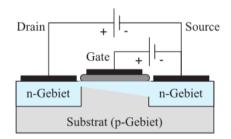
- Positive Spannung gegenüber dem Source-Anschluss
- ► Minoritätsträger *p*-dotierten Substrats die Elektronen, nach oben gezogen
- Grenzschicht zwischen Dielektrium und Substrat rekombinieren mit
 Flektronenlöchern
- ► Führt zur Verarmung der Majoritätsträger
- Überschreitet die Spannung Schwellwert,
 - Mehr Elektronen in Grenzschicht gezogen,
 - als für eine vollständige Rekombination gebraucht werden
- Kleiner, leitender n-Kanal entsteht
- ightharpoonup Höhere Spannung ightharpoonup höherer Durchfluss





$V_{GS} > 0, V_{DS} > 0$

- lacktriangle Anlegen der Spannung Gate & Source ightarrow leitende Inversionszone
- ► Spannung zwischen den beiden Anschlüssen: fließt Strom im geöffneten Kanal
- Verengung der Inversionszone durch die entstehenden elektrischen Felder Richtung des Drain-Anschlusses
- Ab gewisser Spannung: freien Ladungsträgern können nicht mehr passieren
- Sukzessive Erhöhung Spannung
 Drain-Source-Strecke ab Wert keiner weiteren
 Erhöhung des Stromflusses führt



Quellen I